

JPO 4/195

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP2004/000195

14. 1. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 1月14日

REC'D 27 FEB 2004

WIPO

PCT

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-006072  
[ST. 10/C]: [JP2003-006072]

出 願 人  
Applicant(s): 日本碍子株式会社

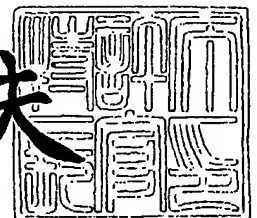
Best Available Copy

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 2月13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 02P00480

【提出日】 平成15年 1月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B01D 39/20

【発明の名称】 セラミックハニカム構造体およびその製造方法

【請求項の数】 6

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式  
                                会社内

    【氏名】 藤田 純

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式  
                                会社内

    【氏名】 梶川 直

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式  
                                会社内

    【氏名】 原田 節

【特許出願人】

    【識別番号】 000004064

    【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100108707

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 中村 友之

    【電話番号】 03-3504-3075

## 【代理人】

【識別番号】 100083806

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100108914

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 壯兵衛

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100104031

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 高久 浩一郎

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0110307

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 セラミックハニカム構造体およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメントが、接着剤層を介して複数個結束されて構成されるセラミックハニカム構造体であって、

前記接着剤層には、該接着剤層を挟んで対向する 2 個のハニカムセグメントの各被接着面のいずれかに固設された突起部が複数個埋設されていることを特徴とするセラミックハニカム構造体。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のセラミックハニカム構造体であって、

前記突起部は、無機材あるいは有機材から選ばれた 1 種または 2 種以上の組み合わせで形成されていることを特徴とするセラミックハニカム構造体。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載のセラミックハニカム構造体であって、

前記突起部は、厚さ 0.1～3.0 mm であり、前記接着剤層の接着幅は、前記突起部の固設箇所の接着剤層と突起部の各厚みの合計が 0.2～4.0 mm になるように形成されていることを特徴とするセラミックハニカム構造体。

【請求項 4】 請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のセラミックハニカム構造体の製造方法であって、

相互に接着される 2 個のハニカムセグメントの対向する被接着面の内、前記突起部が固設されている被接着面に突起部を埋没させながら接着剤を施与して前記接着剤層を形成し、その後前記接着剤層を介在させて前記被接着面の対向間隔が狭まる方向に押圧して前記 2 個のハニカムセグメントを接着するようにしたことを特徴とするセラミックハニカム構造体の製造方法。

【請求項 5】 請求項 4 に記載のセラミックハニカム構造体の製造方法であって、

対向する前記被接着面の内、一の被接着面に前記突起部が固設されると共に、他の被接着面は平坦面に形成されており、

前記接着剤層は、前記一の被接着面にのみ形成されていることを特徴とするセ

ラミックハニカム構造体の製造方法。

【請求項 6】 請求項 4 に記載のセラミックハニカム構造体の製造方法であって、

対向する前記被接着面の各面に前記突起部が固設されており、

前記接着剤層は、前記各被接着面のそれぞれに形成されていることを特徴とするセラミックハニカム構造体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えば、内燃機関、ボイラー、化学反応機器及び燃料電池用改質器等の触媒作用を利用する触媒用担体又は排ガス中の微粒子捕集フィルター等に用いられるセラミックハニカム構造体及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

この種のセラミックハニカム構造体 100 は、図 9 に示すように、多孔質ハニカムセグメント 2 が接着剤層 3 を介して複数個結束されて構成されている（例えば、特許文献 1 参照）。接着剤層 3 中には、複数の間隔保持部材 101 が設けられており、多孔質ハニカムセグメント 2 間に挟持されている。間隔保持部材 101 は、多孔質ハニカムセグメント 2 間の間隔を一定にするために設けられている。

【0003】

何となれば、セラミックハニカム構造体 100 の接着剤層 3 に厚さのばらつきが存在すると、その厚さが薄い部分では、該部分を挟持している多孔質ハニカムセグメント 2 間の熱伝導率が高くなり、一方その厚さが厚い部分では、該部分を挟持している多孔質ハニカムセグメント 2 間の熱伝導率が低くなる。このため、セラミックス構造体 100 に加熱、冷却が繰り返されると、セラミックハニカム構造体 100 内の温度の不均一に起因してセラミックハニカム構造体 100 内に熱応力が発生しクラックが生じる虞があるからである。さらには、接着剤層 3 が薄い部分は、その接着力が弱く、多孔質ハニカムセグメント 2 間の接着力に差が

生じ、セラミックハニカム構造体100が破損する虞があるからである。

【0004】

【特許文献1】

特開2002-102627号公報（段落番号[0009]、[0020]、[0022]参照）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、セラミックハニカム構造体100は、更に接着剤層3に関して次のような課題を有している。

【0006】

すなわち、セラミックハニカム構造体100の過酷な使用環境に起因して、ハニカムセグメント2と接着剤層3との界面に、ひび割れが発生する場合があります、そのときひび割れは、図10に示すように、初期の小さいひび割れaが進展して大きな割れ目Aを形成することになり、ひいては接着強度の低下を招く、という課題を有している。

【0007】

また、セラミックハニカム構造体100の製造における接着工程は、図11に示すように、相互に対向する2個のハニカムセグメント2、2の各接着面2a、2bの内、一方の接着面2bに接着剤を施与して接着剤層3を形成した後、他方の接着面2aを接着剤層3の表面に押し当てて2個のハニカムセグメント2、2を接着することにより成り立っている。

【0008】

ところで、この接着工程において、ハニカムセグメント2が多孔質であることに起因して接着剤層3から接着面2bを介してのハニカムセグメント2への水分移動wが発生し、この水分移動wにより接着剤層3と接着面2bとの間に高接着力界面B（図面上、斜線を付して示している）が形成されるが、他側の接着剤層3と接着面2aとの間には水分不足により低接着力界面bが形成される。この低強度界面bの形成により、接着剤層3の全体の接着強度は、低下する、という課題を有している。

## 【0009】

そこで、この発明は、ひび割れの進展、および接着剤層の水分移動を極力抑制して、以て接着剤層の接着強度の向上を図ることができるセラミックハニカム構造体およびその製造方法を提供することを目的としている。

## 【0010】

## 【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために、請求項1の発明は、隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメントが、接着剤層を介して複数個結束されて構成されるセラミックハニカム構造体であって、

前記接着剤層には、該接着剤層を挟んで対向する2個のハニカムセグメントの各被接着面のいずれかに固設された突起部が複数個埋設されていることを特徴とする。

## 【0011】

このため請求項1の発明では、接着剤層に生じたひび割れは、突起部に突き当たることによってその進展が阻まれるので、大きな割れ目に成長するのを未然に防ぐことができる。

## 【0012】

また、突起部は、接着剤層に埋設されているので、突起部とハニカムセグメントの被接着面との間にも接着剤層が介在することになる。したがって接着剤層は、2個のハニカムセグメントの各被接着面間に形成される厚肉部分と、突起部とハニカムセグメントの被接着面との間に形成される薄肉部分とが連続して形成されることになる。この接着剤層の内、厚肉部分では、接着剤層が形成される一方のハニカムセグメントの被接着面との界面に高接着力界面が現出し、薄肉部分では、突起部に対向する他方のハニカムセグメントの被接着面との界面に高接着力界面が現出することになる。

## 【0013】

また、請求項2の発明は、請求項1に記載のセラミックハニカム構造体であって、

前記突起部は、無機材あるいは有機材から選ばれた1種または2種以上の組み



合わせて形成されていることを特徴とする。

【0014】

このため請求項2の発明では、突起部は、セラミックハニカム構造体の使用環境によって材質を適宜選択することができる。

【0015】

すなわち、セラミックハニカム構造体の使用環境が穏和条件のときは、突起部の材質に特に制限はなく、例えば、プラスチック、ゴム等の有機材、ハニカムセグメントやその接着剤と同材質のものや、その他のセラミックスを含めた無機材、金属等を用いることができる。

【0016】

セラミックハニカム構造体の使用環境が過酷条件（加熱／冷却の繰り返し使用）のときは、突起部は、ハニカムセグメントと同材質のもので高密度に形成される。これにより、加熱と冷却の繰り返し環境下においても、セラミックハニカム構造体内の熱応力の発生を極力抑制することができる。その上、突起部は、高密度に形成することにより突起部を介しての接着剤層の水分移動を阻止することができる。

【0017】

また、請求項3の発明は、請求項1または2に記載のセラミックハニカム構造体であって、

前記突起部は、厚さ0.1～3.0mmであり、前記接着剤層の接着幅は、前記突起部の固設箇所の接着剤層と突起部の各厚みの合計が0.2～4.0mmになるように形成されていることを特徴とする。

【0018】

このため請求項3の発明では、接着剤層と突起部の各厚みの合計が厚すぎると、ハニカム構造体の圧力損失が大きくなり、薄すぎると本発明の効果が得られにくくなり好ましくない。突起部は、ひび割れの進展を阻止するには、その厚さが少なくとも0.1mmあることが必要である。

【0019】

また、請求項4の発明は、請求項1～3のいずれか1項に記載のセラミックハ

ニカム構造体の製造方法であって、

相互に接着される 2 個のハニカムセグメントの対向する被接着面の内、前記突起部が固設されている被接着面に突起部を埋没させながら接着剤を施与して前記接着剤層を形成し、その後前記接着剤層を介在させて前記被接着面の対向間隔が狭まる方向に押圧して前記 2 個のハニカムセグメントを接着するようにしたことを特徴とする。

#### 【0020】

このため請求項 4 の発明では、突起部の固設箇所に対応する部分にある接着剤層は、接着剤層が形成される一方のハニカムセグメントへの水分移動が突起部により阻まれ、他方のハニカムセグメントの接着時に他方のハニカムセグメント側へ水分移動が生じるので、他方のハニカムセグメントの被接着面との間に高接着力界面が形成される。これに対して突起部の無い箇所にある接着剤層は、接着剤層が形成される一方のハニカムセグメントへの水分移動が生じるので、一方のハニカムセグメントの被接着面との間に高接着力界面が形成される。

#### 【0021】

また、請求項 5 の発明は、請求項 4 に記載のセラミックハニカム構造体の製造方法であって、

対向する前記被接着面の内、一の被接着面に前記突起部が固設されると共に、他の被接着面は平坦面に形成されており、

前記接着剤層は、前記一の被接着面にのみ形成されていることを特徴とする。

#### 【0022】

このため請求項 5 の発明では、接着剤層の内、突起部の固設箇所に対応する部分にあるものは、他の被接着面との界面に高接着力界面を形成することができ、突起部の無い箇所にあるものは、一の被接着面との界面に高接着力界面を形成することができる。

#### 【0023】

また、請求項 6 の発明は、請求項 4 に記載のセラミックハニカム構造体の製造方法であって、

対向する前記被接着面の各面に前記突起部が固設されており、

前記接着剤層は、前記各被接着面のそれぞれに形成されていることを特徴とする。

#### 【0024】

このため請求項6の発明では、各被接着面の接着剤層同士を当接した後、被接着面の対向間隔が狭まる方向に押圧することによって、2個のハニカムセグメントを接着することができる。このときに接着剤層との間に形成される高接着力界面は、突起部の固設箇所では突起部に対向する被接着面側となり、突起部の無い箇所では接着剤が施与される被接着面側となる。

#### 【0025】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明を、実施の形態に基づいて具体的に説明する。なお、図9～図11に示す構成要素と同一のものは、同一符号を付してその説明を簡略にすることにする。

#### 【0026】

図1(a)、(b)は、本発明の第1および2実施形態としてのセラミックハニカム構造体1および10を示す。このセラミックハニカム構造体1および10は、隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメント2が、接着剤層3を介して複数個結束されて構成される。

#### 【0027】

このとき、接着剤層3には、接着剤層3を挟んで対向する2個のハニカムセグメント2、2の各被接着面2a、2bのいずれかに固設された突起部4が複数個埋設されている。

#### 【0028】

具体的には、多孔質ハニカムセグメント2は、強度、耐熱性等の観点から、主成分が、炭化珪素、窒化珪素、コーージェライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれる少なくとも1種のセラミックス、Fe-Cr-Al系金属、ニッケル系金属又は金属SiとSiCとからなることが好ましい。ここで、主成分とは成分の80質量%以上を占め、主結晶相となるものを意味する。

## 【0029】

また、本発明において、ハニカムセグメント2が金属SiとSiCからなる場合、 $Si / (Si + SiC)$ で規定されるSi含有量が5～50質量%であることが好ましく、10～40質量%であることが更に好ましい。5質量%未満ではSi添加の効果が得られにくく、50質量%を超えるとSiCの特徴である耐熱性、高熱伝導性の効果が得られにくいからである。

## 【0030】

また、接着剤層3を形成する接着剤は、特に制限はないが、ハニカムセグメント2の材質に合った公知の接着剤を用いることができる。ハニカムセグメント2が金属SiとSiCからなる場合、接着剤も金属SiかSiCの一方もしくは両方からなるものを含むことが好ましい。例えば、セラミックファイバー等の無機繊維、セラミック粉等の無機粉体、および有機・無機のバインダー等を混合したセラミック接着剤等が好ましい。更に、Siゾルなどのゾル状物質を含む接着剤から形成されることも好ましい。また、複数の種類の接着剤を用いてもよく、この場合に、接着剤層3を複数の層とすることも好ましい。このように接着剤層3を複数の層とする場合には、例えば、ハニカムセグメント2と接する接着層の組成をハニカムセグメント2の組成に近いものとし、傾斜的に接着層の組成を変化させることも好ましい。

## 【0031】

また、突起部4は、ハニカムセグメント2や接着剤層3と略同一材料を用いて高密度に形成される。セラミックハニカム構造体1および10が、使用時に高温に晒されることを考慮すれば、有機物と金属は、高温で燃焼もしくは融解もしくは蒸発するので好ましくなく、ハニカムセグメント2や接着剤層3と略同一材料は、例えば熱膨張率、熱伝導率等も略同一となるので、加熱と冷却の繰り返し環境下においても熱応力の発生を極力抑制することができるので好ましい。その上、突起部4は、高密度に形成することにより突起部4を介しての接着剤層3の水分移動を阻止することができる。

## 【0032】

突起部4は、ハニカム構造体1では一方のハニカムセグメント2の被接着面2b

に固設されており（図 1（a）参照）、ハニカム構造体 10 では 2 個のハニカムセグメント 2、2 の各被接着面 2 a、2 b にそれぞれ固設されている（図 1（b）参照）。

#### 【0033】

具体的には、突起部 4 は、ハニカムセグメント 2 の被接着面 2 b（あるいは 2 a）に下地層を形成し、その下地層の上に、後に塗布される接着剤層 3 と同様のものを所望する厚みで、かつ所望する場所に塗布した後、加熱乾燥することによって固設することができる。

#### 【0034】

また、突起部 4 は、ハニカムセグメント 2 の被接着面上に次のようにして配置される。図 2 および図 3 は、その配置例を示すもので、2 個のハニカムセグメント 2、2 のいずれの被接着面に固設されるかには無関係に平面的な形状および位置関係を示すものである。図中、突起部 4 は、斜線を付して示している。

#### 【0035】

すなわち、図 2（a）では、突起部 4 は、平面形状が円形に形成されており、ハニカムセグメント 2 の長手方向の両側部分に 2 個ずつ固設されている。図 2（b）では、突起部 4 は、平面形状がハニカムセグメント 2 の幅と同一長さを有する矩形に形成されており、ハニカムセグメント 2 の長手方向の両側部分に固設されている。図 2（c）では、突起部 4 は、平面形状がハニカムセグメント 2 の幅と同一長さを有する矩形に形成されており、ハニカムセグメント 2 の長手方向に略等間隔で、多数個固設（本例では、7 個）されている。

#### 【0036】

さらに、図 3（a）では、突起部 4 は、平面形状がハニカムセグメント 2 の長手方向の長さと同じ長さを有する帯形状に形成されており、ハニカムセグメント 2 の幅方向の両側部分に固設されている。この場合、ハニカムセグメント 2 の幅方向に進展しようとするひび割れをハニカムセグメント 2 の幅方向の両側部分で止める効果が期待できる。

#### 【0037】

図 3（b）では、突起部 4 は、平面形状がハニカムセグメント 2 の長手方向の

長さと同じ長さを有する帯形状に形成されており、ハニカムセグメント 2 の幅方向に略等間隔で、多数個固設（本例では、4 個）されている。この場合、ハニカムセグメント 2 の幅方向に進展しようとするひび割れをハニカムセグメント 2 の幅方向の両側部分とハニカムセグメント 2 の幅方向内で止める効果が期待できる。

#### 【0038】

図 3（c）では、突起部 4 は、平面形状が小四角形に形成されており、ハニカムセグメント 2 の被接着面の全面に亘って千鳥模様状に多数個固設（本例では、30 個）されている。この場合、ハニカムセグメント 2 内で進展しようとするひび割れを幅方向と長手方向の両方向で止める効果が期待できる。

#### 【0039】

このように構成されたセラミックハニカム構造体 10（1）は、図 4（a）に示すように、接着剤層 3 に生じたひび割れ a は、突起部 4 に突き当たることによってその進展が阻まれるので、大きな割れ目に成長するのを未然に防ぐことができる。

#### 【0040】

また、突起部 4 は、図 4（b）に示すように、接着剤層 3 に埋設されているので、突起部 4 とハニカムセグメント 2 の被接着面との間にも接着剤層 3 が介在することになる。したがって接着剤層 3 は、2 個のハニカムセグメント 2、2 の各被接着面間に形成される厚肉部分 3 a と、突起部 4 とハニカムセグメント 2 の被接着面との間に形成される薄肉部分 3 b とが連続して形成されることになる。この接着剤層 3 の内、厚肉部分 3 a では、接着剤層 3 が形成される一方のハニカムセグメント 2 の被接着面との界面に高接着力界面 B（図面上、斜線を付して示している）が現出し、薄肉部分 3 b では、突起部 4 に対向する他方のハニカムセグメント 2 の被接着面との界面に高接着力界面 B が現出することになる。

#### 【0041】

このようにセラミックハニカム構造体 1、10 は、突起部 4 によるひび割れ a の進展の阻止、および突起部 4 による 2 個のハニカムセグメント 2、2 の各被接着面への高接着力界面 B の現出により、総じて接着剤層 3 の接着強度の向上を図

ることができる。

#### 【0042】

また好ましくは、セラミックハニカム構造体 1 (10) は、図 1 (a) に示すように、突起部 4 の厚さ  $t_1$  が 0.1 ~ 3.0 mm であり、接着剤層 3 の接着幅  $T$  が、突起部 4 の固設箇所の接着剤層 3 の厚み (薄肉部分 3b の厚み)  $t_2$  と突起部 4 の厚み  $t_1$  の合計で、0.2 ~ 4.0 mm になるように形成される。

#### 【0043】

この構成では、セラミックハニカム構造体 1 (10) の使用時の圧力損失の増大を避けることができると共に、接着剤層 3 の接着強度の向上を図ることができる。接着剤層 3 と突起部 4 の各厚みの合計が厚すぎると、ハニカム構造体 1 (10) の圧力損失が大きくなり、薄すぎると本発明の効果が得られにくくなり好ましくない。

#### 【0044】

次にセラミックハニカム構造体 1 (10) の製造方法について説明する。

#### 【0045】

本発明のハニカム構造体の製造方法において、まず、ハニカムセグメント 2 を製造する。ハニカムセグメント 2 の製造工程に特に制限はなく、一般的にセラミックハニカム構造体を有するものを製造する方法を用いることができるが、例えば次のような工程で製造することができる。

#### 【0046】

原料として、例えば炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種のセラミックス、Fe-Cr-Al 系金属、ニッケル系金属又は金属 Si と SiC 等を用い、これにメチルセルロース及びヒドロキシプロポキシルメチルセルロース等のバインダー、界面活性剤及び水等を添加して、可塑性の坯土を作製する。

#### 【0047】

この坯土を、例えば押出成形し、隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔 102 を有する形状のハニカム成形体を成形する (図 9 参照)。

## 【0048】

これを、例えばマイクロ波及び熱風などで乾燥した後、焼成することにより、図9に示すようなハニカムセグメント2を製造することができる。

## 【0049】

本発明において、ハニカムセグメント2を製造した後、これらのハニカムセグメント2の被接着面に突起部4を固設し、その後突起部4を固設したハニカムセグメント2を接着一体化する。この突起部4の固設工程から接着一体化工程までが、本発明の製造方法の重要な特徴をなしている。

## 【0050】

まず、突起部4の固設工程を説明する。このときの突起部4の配置は、前述した図2および図3の中から適宜選択される。この工程では、被接着面2b（あるいは／および2a）上に突起部4を固着する工程であり、例えば、突起部4の形成剤を、突起部4を形成すべき所定の位置に所定量配置し、加熱や乾燥することにより突起部4を被接着面2b（あるいは／および2a）上に固着することができる。突起部4の形成剤は、流動性であることが好ましく、流動性の形成剤を所定位置に配置した後、固化させて被接着面上に固着することが好ましい。突起部4の形成剤を所定位置に配置する方法としては、例えば、一定量だけ排出することができるポンプを用いて、被接着面上の所定位置に所定量配置する方法が好ましい。配置された突起部4の形成剤を被接着面上に固着して突起部4を形成する方法としては、突起部4の形成材料を加熱や乾燥することにより固着する方法が好ましく、このためには、一般に用いられる種々の加熱装置、乾燥装置、加熱、乾燥装置を用いることができる。ここで、突起部4が所定の厚さとなるように、突起部4の形成剤を加圧しながら加熱及び／又は乾燥することが好ましい。なお、場合により、突起部4の形成剤を配置する前に、被接着面2b（あるいは／および2a）に下地剤をスプレーなどで塗布してもよい。下地剤を塗布することにより、突起部4を被接着面との接着強度を向上させることができる。

## 【0051】

次に、接着一体化工程を説明する。この工程では、図5に示すように、相互に接着される2個のハニカムセグメント2、2の対向する被接着面2a、2bの内



、突起部 4 が固設されている被接着面 2 a、2 b に突起部 4 を埋没させながら接着剤を施与して接着剤層 3 を形成し、その後接着剤層 3 を介在させて被接着面 2 a、2 b の対向間隔が狭まる方向に押圧（図中、矢印 P で示している）して 2 個のハニカムセグメント 2、2 を接着するようにした。また、接着剤の種類によっては、更に乾燥及び／又は焼成することによりより強固な接着力を得ることができる。

#### 【0052】

図 5（a）に示す製造方法では、一方のハニカムセグメント 2 の被接着面 2 b に突起部 4 が形成されており、他方のハニカムセグメント 2 の被接着面 2 a は平坦面に形成されている。このとき接着剤層 3 は、被接着面 2 b 側にのみ形成される。このときの接着剤層 3 の接着剤は、前述したセラミック接着剤を用いることができる。接着剤層 3 は、形成後他方のハニカムセグメント 2 が接着されるまでの間、突起部 4 の固設されていない箇所では被接着面 2 b を介しての水分移動  $w$  が生じている。このとき突起部 4 の固設箇所では、突起部 4 に阻まれて水分移動  $w$  が生じていない。その後、被接着面 2 a を接着剤層 3 に当接させて他方のハニカムセグメント 2 を接着すると、突起部 4 の固設箇所に対応する接着剤層 3 から被接着面 2 a を介しての水分移動  $w$  が生じる。そして製造されたセラミックハニカム構造体 1 は、前記した水分移動  $w$  に起因して、両被接着面 2 a、2 b にそれぞれ高接着力界面 B（図面上、斜線を付して示している）が現出する。

#### 【0053】

また、図 5（a）に示す製造方法では、両方のハニカムセグメント 2、2 の被接着面 2 a、2 b に突起部 4 が形成されている。このとき接着剤層 3 は、突起部 4 を埋没させながら接着剤を施与して、被接着面 2 a、2 b の両側に形成される。接着剤層 3 は、形成後両方のハニカムセグメント 2、2 が接着されるまでの間、突起部 4 の固設されていない箇所では被接着面 2 a、あるいは 2 b を介しての水分移動  $w$  が生じている。このとき突起部 4 の固設箇所では、突起部 4 に阻まれて水分移動  $w$  が生じていない。その後、両接着剤層 3 同士を当接させて両方のハニカムセグメント 2、2 を接着する。製造されたセラミックハニカム構造体 10 は、前記した水分移動  $w$  に起因して、両被接着面 2 a、2 b にそれぞれ高接着力

界面B（図面上、斜線を付して示している）が現出する。

【0054】

このように構成された本発明に係る製造方法では、突起部4の固設箇所に対応する部分にある接着剤層3は、接着剤層3が形成される一方のハニカムセグメント2への水分移動 $w$ が突起部4により阻まれ、他方のハニカムセグメント2の接着時に他方のハニカムセグメント2側へ水分移動 $w$ が生じるので、他方のハニカムセグメント2の被接着面2a（あるいは2b）との間に高接着力界面Bが形成される。これに対して突起部4の無い箇所にある接着剤層3は、接着剤層3が形成される一方のハニカムセグメント2への水分移動 $w$ が生じるので、一方のハニカムセグメント2の被接着面2b（あるいは2a）との間に高接着力界面Bが形成される。

【0055】

このように本発明に係る製造方法によれば、接着される2個のハニカムセグメント2、2の各被接着面2a、2bに、突起部4による高接着力界面Bを現出することができ、これにより接着剤層3の接着強度の向上を図ることができる。

【0056】

次に接着剤層3の接着強度についての実験例を示す。

【0057】

【実験例1】

供試ハニカム構造体Sは、図6に示すように、突起部4が、一方のハニカムセグメント2にのみ、前述した図2（c）の配置例にしたがって固設されており、他方のハニカムセグメント2の被接着面は平坦面に形成されており、突起部4の固設側の被接着面に接着剤層3を1mmの厚さに塗布した後、他方のハニカムセグメント2を貼り合わせて、 $1.0\text{ kgf/cm}$ で加圧し、 $100^{\circ}\text{C}$ 、30分乾燥して形成した。供試ハニカム構造体Sは、長さ $L_1=150\text{ mm}$ 、幅 $L_2=35\text{ mm}$ の矩形平面からなる被接着面を有して形成されている。突起部4は、長さ $L_2=35\text{ mm}$ 、幅 $L_3=10\text{ mm}$ の矩形平面を有して形成されており、離間距離 $L_4=10\text{ mm}$ を保って8個設けられている。

【0058】

そして供試ハニカム構造体 S は、突起部 4 の厚さを 0.1 mm (実施例 1)、0.5 mm (実施例 2)、1.0 mm (実施例 3) にしたものを構成した。このとき比較例は、突起部の無いもので、他は実施例と同一条件で形成したものを用いた。

#### 【0059】

実験方法：図 7 に示すように、一方のハニカムセグメント 2 をチャック部 G、G 間に挟持し、他方のハニカムセグメント 2 を加圧 P することにより、剪断強度を測定した。

#### 【0060】

実験結果：表 1 に示す。

#### 【0061】

【表 1】

	厚さ (mm)	せん断強度 (kPa)					平均
比較例	突起なし	163	152	157	164	148	157
実施例 1	突起の厚さ 0.1	181	190	228	215	198	202
実施例 2	突起の厚さ 0.5	315	306	310	346	322	320
実施例 3	突起の厚さ 1.0	192	213	143	226	184	192

表 1 から明らかなように、突起部 4 の厚さが実施例 2 の場合に十分な強度を発現し、突起部 4 の無いもの（比較例）では突起部 4 を設けたもの（実施例 1、3）よりも低い強度であった。よって、突起部 4 がない場合よりもあるほうが高強度になることが理解できる。

#### 【0062】

##### 【実験例 2】

供試ハニカム構造体 S 1 は、図 8 (a) に示すように、 $71 \times 30 \times 15$  mm の試験片 s 1、s 2 を接着層 3 を介して接合して構成されている。この供試ハニカム構造体 S 1 において、符号 C は塗布側界面を示し、符号 D は接着側界面を示している。

#### 【0063】

供試ハニカム構造体 S 2 は、図 8 (b) に示すように、 $71 \times 30 \times 15$  mm

の試験片 s 1、s 2 を用い、試験片 s 1 側に突起部 4 を固設し、突起部 4 と他の試験片 s 2 との間に接着層 3 を介在して接合することによって構成されている。この供試ハニカム構造体 S 2 において、符号 D は接着剤－セグメント界面を、符号 E はセグメント－突起界面を、符号 F は突起－接着剤界面を示している。

**【0064】**

実験方法：3点曲げ強度測定法で、図 8（a）に示すものをは、接着層 3 の中央部分に荷重 P を掛けて測定し（水準 1）、図 8（b）に示すものは、突起－接着剤界面 F の部分に荷重 P を掛けて測定した（水準 2）。

**【0065】**

実験結果：表 2 に示す。

**【0066】**

【表 2】

		3 点 曲 げ 強 度 (kPa)													
サ ン プ ル 番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	max	mm	AVE	$\sigma$
水準1	従来どおり接着した部分 (鉄含まず)	22	60	45	52	42	97	81	77	65	66	97	22	60.7	20.5
	破断箇所	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D				
水準2	突起部を含んだ部分	112	150	145	195	147	146	168	158	120	174	195	112	152	23.2
	破断箇所	D	F	D	D	F	F	D	F	F	F				

表 2 から明らかなように、突起部 4 を含まない水準 1 (図 8 (a)) での接着強度は接着側界面 D で破断しており、突起部 4 を含んだ水準 2 (図 8 (b)) では高接着力界面が存在するため突起—接着剤界面 F が相対的に弱くなり破断する場合がある。水準 1 と水準 2 を比較すると突起部 4 を含んだ水準 2 が強度が発現

している。よって接着強度を上げるには突起部 4 を設ける事が望ましいことが理解できる。

#### 【0067】

##### 【発明の効果】

以上説明したように、請求項 1 の発明によれば、ひび割れの進展、および接着剤層の水分移動を極力抑制して、以て接着剤層の接着強度の向上を図ることができるセラミックハニカム構造体を提供することができる。

#### 【0068】

請求項 2 の発明によれば、突起材質を最適化することができ、これにより請求項 1 の発明の効果に加えて、セラミックハニカム構造体と接着剤の欠陥や高温物性に影響しないものが得られる。

#### 【0069】

請求項 3 の発明によれば、ハニカムセグメント間に突起が配置されると共に、ハニカムセグメント間の接着層の厚さを所望の厚さとすることができるので、請求項 1 または 2 の発明の効果に加えて、圧力損失が高くなるのを抑制して接着剤層の接着強度の向上を図ることができる。

#### 【0070】

請求項 4 の発明によれば、請求項 1 の発明のセラミックハニカム構造体を確実に製造することができる。

#### 【0071】

請求項 5 の発明によれば、接着剤層の内、突起部の固設箇所に対応する部分にあるものは、他の被接着面との界面に高接着力界面を形成することができ、突起部の無い箇所にあるものは、一の被接着面との界面に高接着力界面を形成することができると共に、突起によりひびの進展を阻止することができるので、請求項 4 の発明の効果に加えて、接着剤層の接着強度の向上したセラミックハニカム構造体を確実に製造することができる。

#### 【0072】

請求項 6 の発明によれば、接着剤層との間に形成される高接着力界面は、突起部の固設箇所では突起部に対向する被接着面側となり、突起部の無い箇所では接

着剤が施与される被接着面側となると共に、突起によりひびの進展を阻止することができるので、請求項 4 の発明の効果に加えて、接着剤層の接着強度の向上したセラミックハニカム構造体を確実に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

(a) は本発明の一実施形態としてのセラミックハニカム構造体の断面図であり、(b) は本発明の他の実施形態としてのセラミックハニカム構造体の断面図である。

【図 2】

(a)、(b)、(c) は、本発明のハニカムセグメントの被接着面上の突起部の配置例を示す平面模式図である。

【図 3】

(a)、(b)、(c) は、本発明のハニカムセグメントの被接着面上の突起部の他の配置例を示す平面模式図である。

【図 4】

(a) は本発明のセラミックハニカム構造体のひび割れの進展を説明する断面模式図であり、(b) は本発明のセラミックハニカム構造体の高接着力界面を説明する断面模式図である。

【図 5】

(a)、(b) は、本発明のセラミックハニカム構造体の高接着力界面の形成を説明する断面模式図である。

【図 6】

剪断強度測定方法に用いた供試ハニカム構造体を構成するハニカムセグメントの平面模式図である。

【図 7】

剪断強度測定方法を説明する断面模式図である。

【図 8】

(a)、(b) は、3 点曲げ強度測定方法を説明する断面模式図である。

【図 9】

従来のセラミックハニカム構造体の説明図である。

【図 10】

従来のセラミックハニカム構造体のひび割れの進展を説明する断面模式図である。

【図 11】

従来のセラミックハニカム構造体の高接着力界面の形成を説明する断面模式図である。

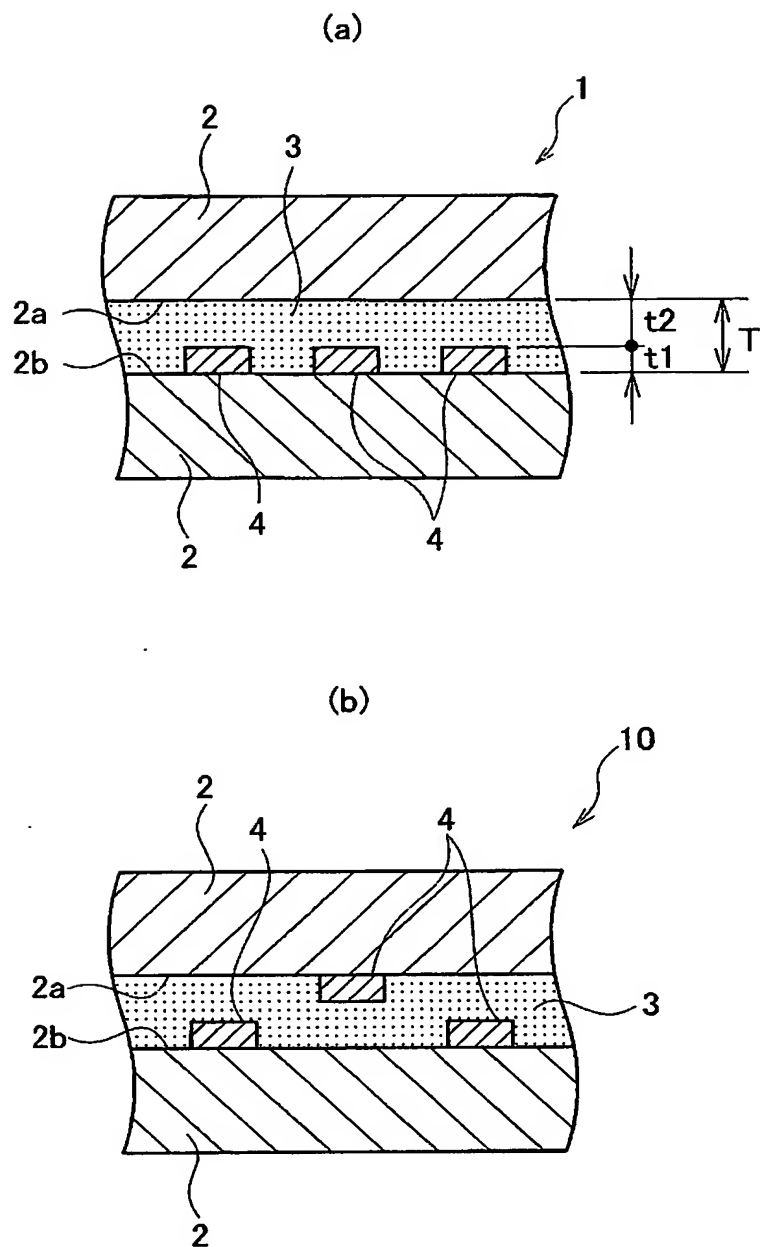
【符号の説明】

- 1、10 セラミックハニカム構造体（ハニカム構造体）
- 2 ハニカムセグメント
- 2a、2b 被接着面
- 3 接着剤層
- 4 突起部

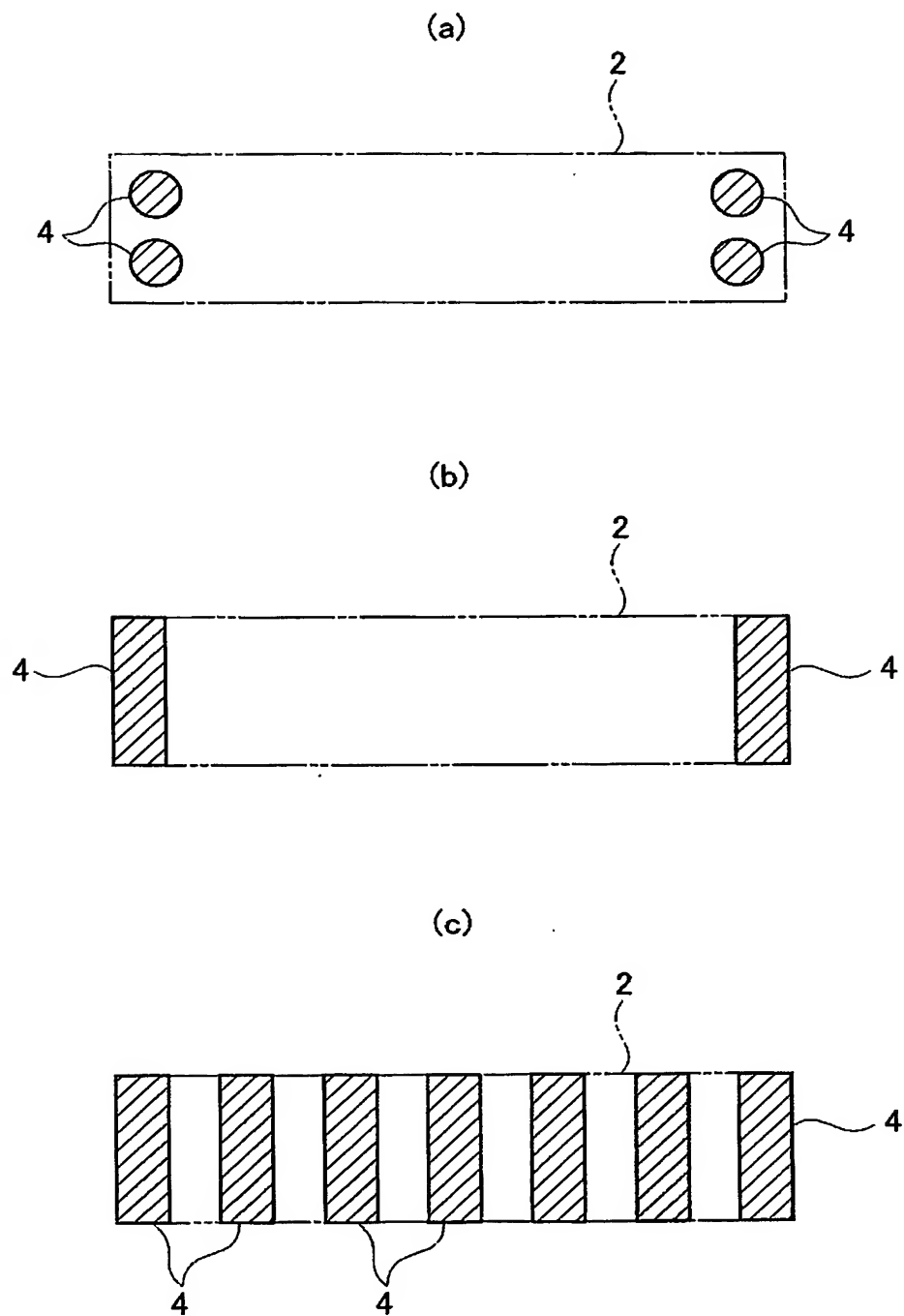


【書類名】 図面

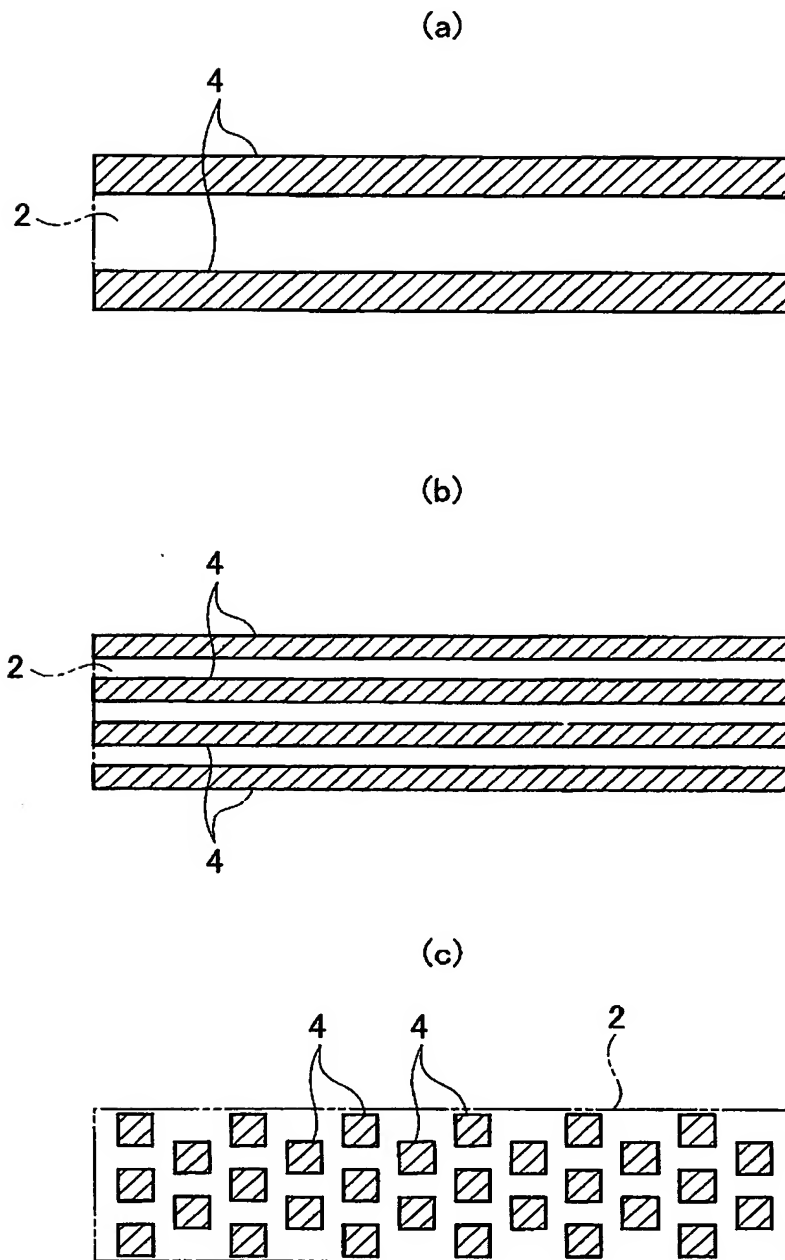
【図 1】



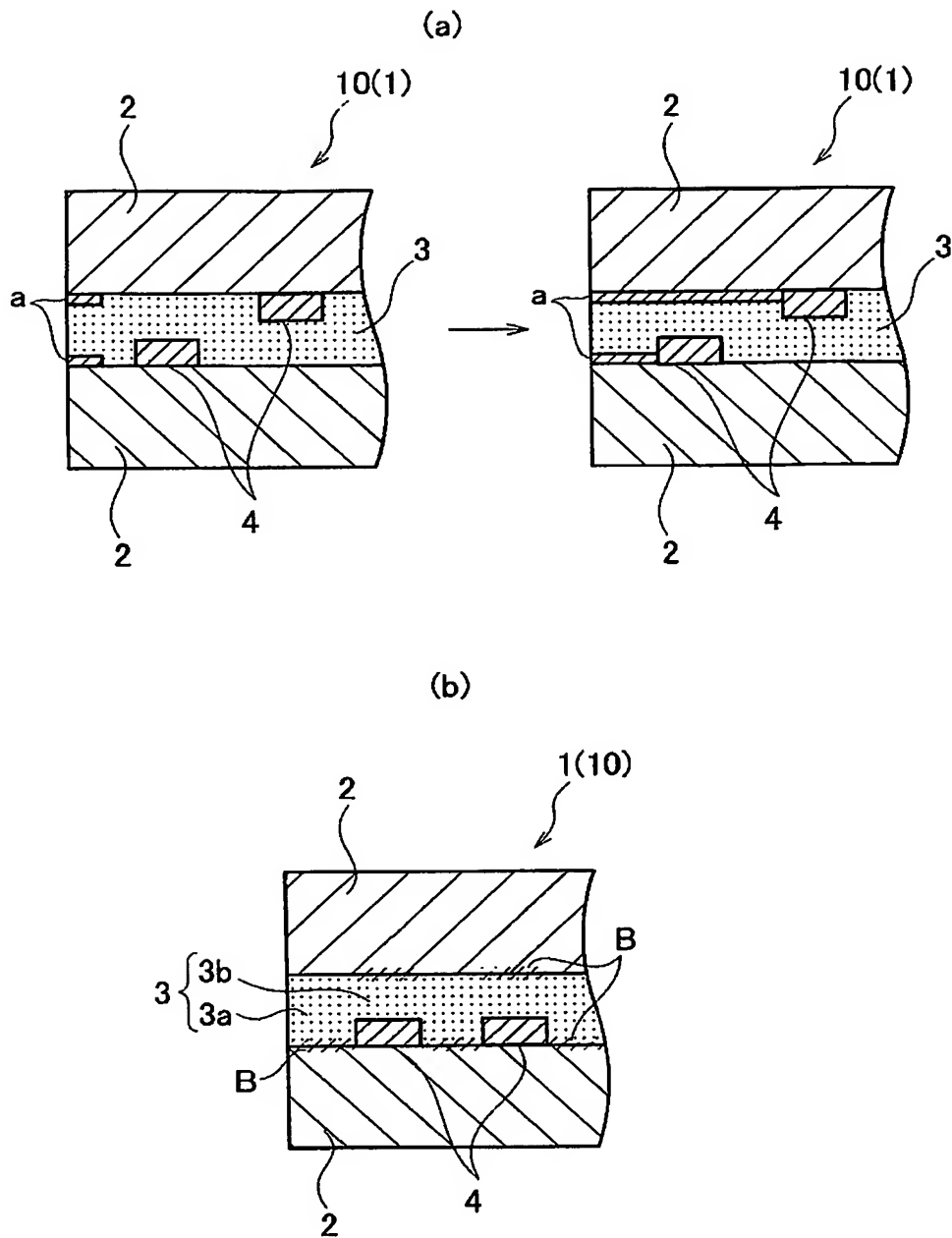
【図 2】



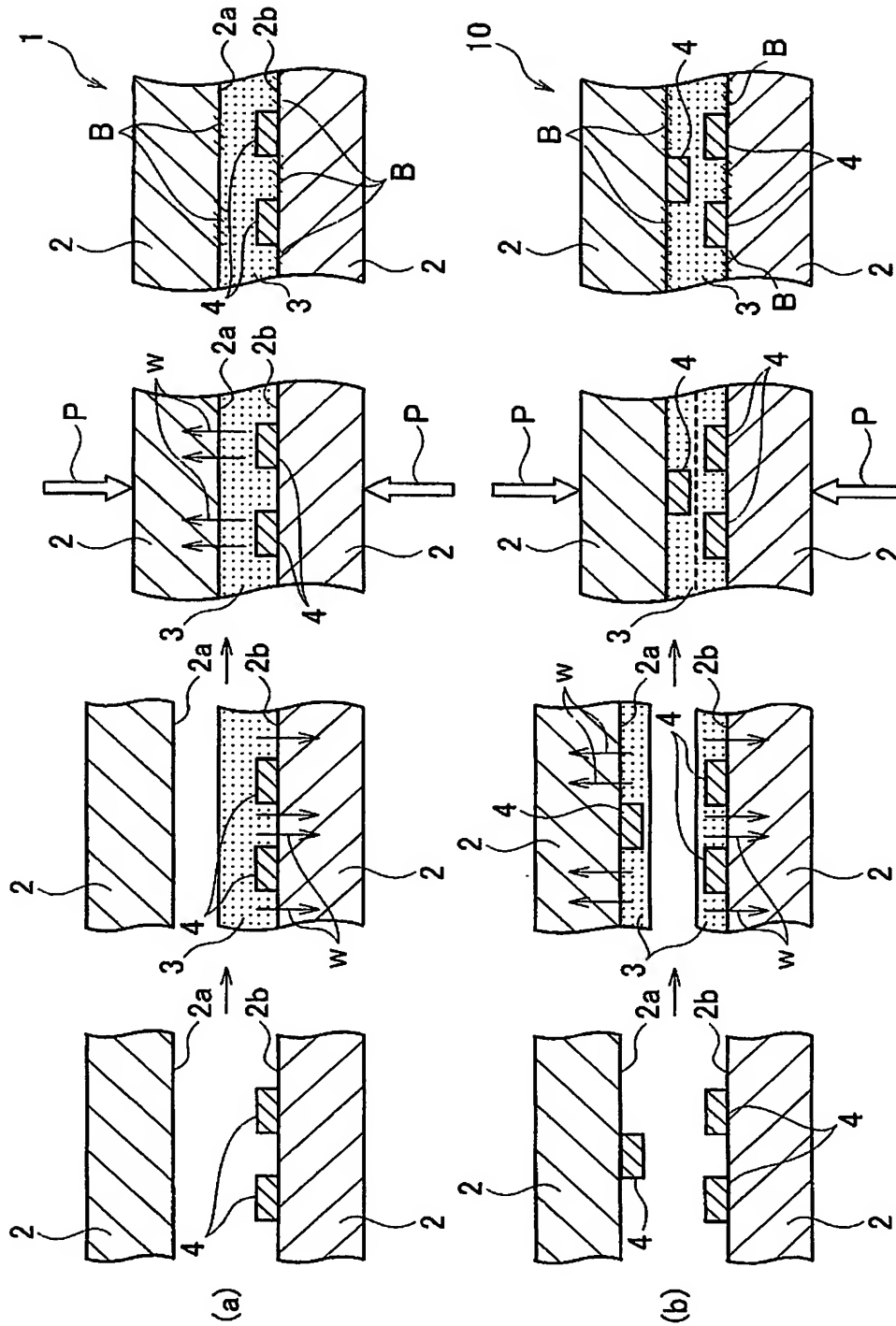
【図 3】



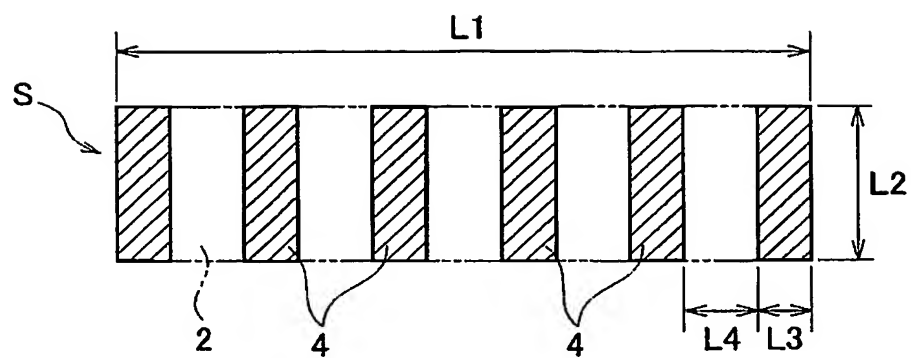
【図 4】



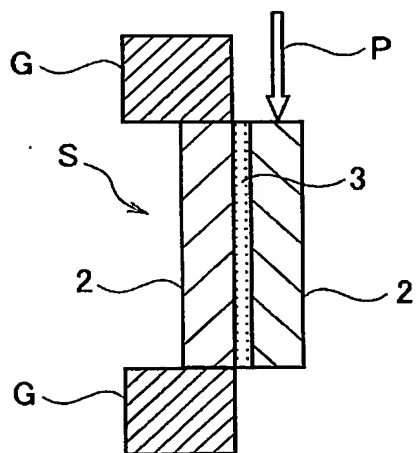
【図 5】



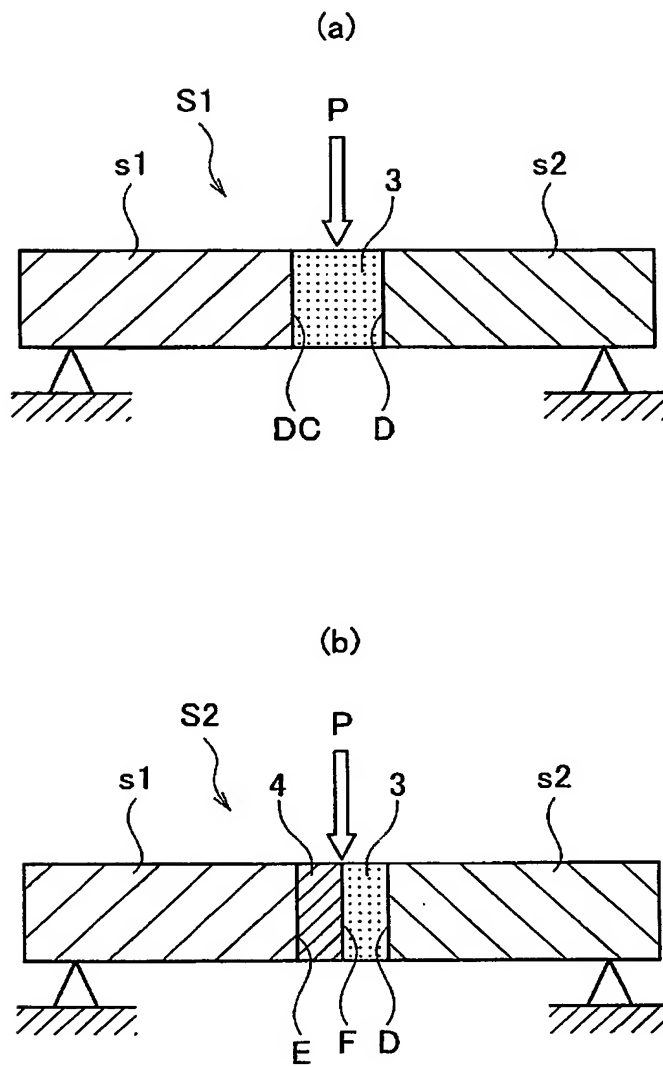
【図 6】



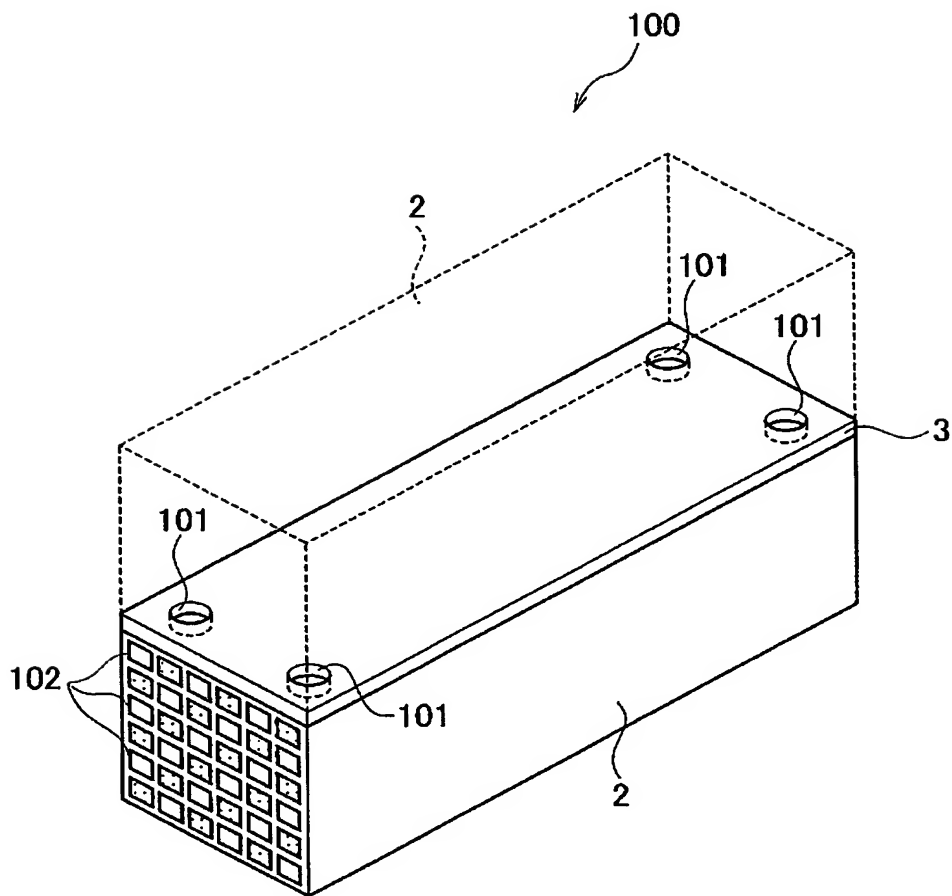
【図 7】



【図 8】

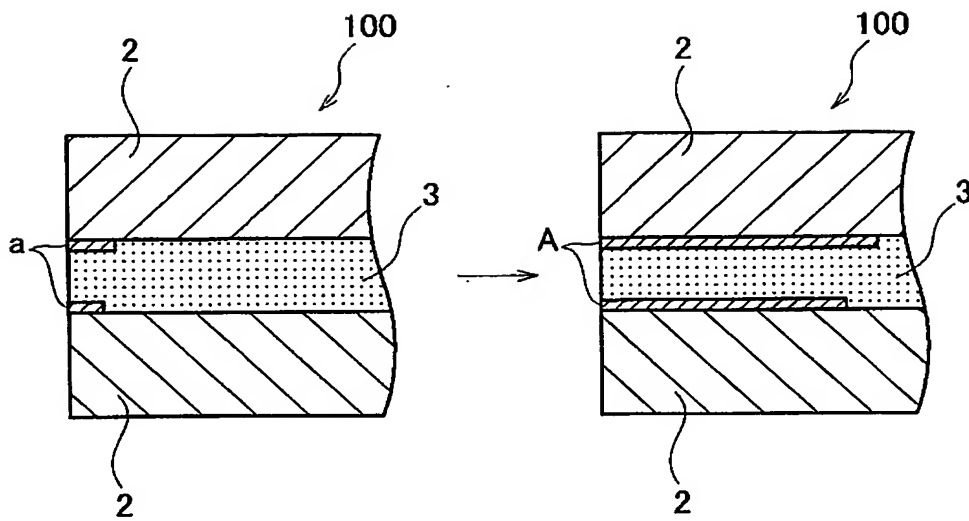


【図 9】

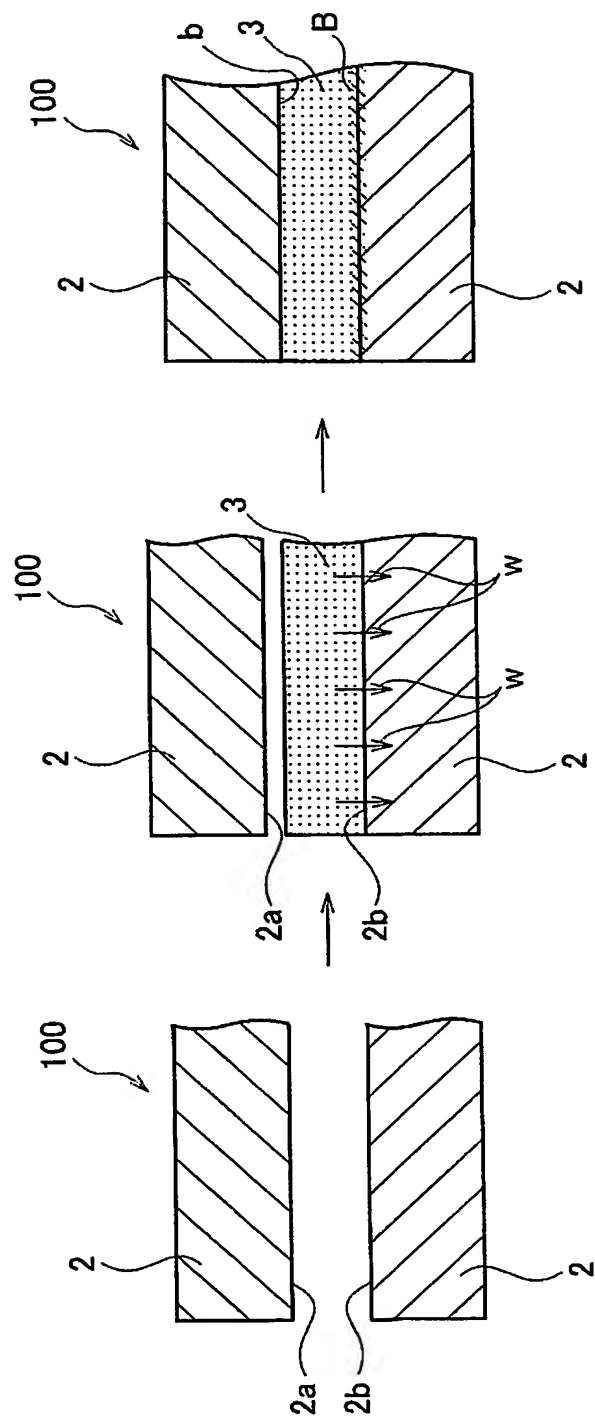




【図 10】



【図 11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ひび割れの進展、および接着剤層の水分移動を極力抑制して、以て接着剤層の接着強度の向上を図ること。

【解決手段】 隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメント 2 が、接着剤層 3 を介して複数個結束されて構成されるセラミックハニカム構造体 1 であって、接着剤層 3 には、該接着剤層 3 を挟んで対向する 2 個のハニカムセグメント 2、2 の各被接着面 2 a、2 b のいずれかに固設された突起部 4 が複数個埋設されている。接着剤層 3 に生じたひび割れは、突起部 4 に突き当たることによってその進展が阻まれるので、大きな割れ目に成長するのを未然に防ぐことができる。

【選択図】 図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-006072
受付番号	50300046307
書類名	特許願
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成15年 3月 5日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】	000004064
【住所又は居所】	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
【氏名又は名称】	日本碍子株式会社

## 【代理人】

【識別番号】	100108707
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第1ビル9階三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	中村 友之

## 【代理人】

【識別番号】	100083806
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	三好 秀和

## 【選任した代理人】

【識別番号】	100095500
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	伊藤 正和

## 【選任した代理人】

【識別番号】	100101247
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	高橋 俊一

## 【選任した代理人】

【識別番号】	100098327
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所

次頁有

認定・付加情報 (続き)

【氏名又は名称】	高松 俊雄
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108914
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第1ビル9階 三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	鈴木 壯兵衛
【選任した代理人】	
【識別番号】	100104031
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所
【氏名又は名称】	高久 浩一郎

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 0 6 0 7 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 4 0 6 4 ]

1. 変更年月日  
[変更理由]

住 所  
氏 名

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

新規登録

愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号  
日本碍子株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINE(S) OR MARK(S) ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**